

研究简报

CX_3NO_2 (X=F, Cl) 分子结构的稳定性

蔡国强; 俞庆森; 董南; 吴念慈

浙江大学化学系, 杭州 310027; 杭州大学化学系, 杭州

摘要:

关键词: CX_3NO_2 从头计算 分子结构

收稿日期 1990-01-03 修回日期 1990-04-22 网络版发布日期 1991-06-15

通讯作者: 蔡国强 Email:

本刊中的类似文章

Copyright © 物理化学学报

扩展功能

本文信息

PDF(3351KB)

服务与反馈

把本文推荐给朋友

加入我的书架

加入引用管理器

引用本文

Email Alert

文章反馈

浏览反馈信息

本文关键词相关文章

▶ CX_3NO_2

▶ 从头计算

▶ 分子结构

本文作者相关文章

▶ 蔡国强

▶ 俞庆森

▶ 董南

▶ 吴念慈